

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
E-mail: aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2015年 10月分 (14件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2015-197158	2015/10/2	グラフェン膜の作製方法	金 載浩
2	特願2015-197950	2015/10/5	がん細胞特異的プローブ及びそのプローブを利用した高悪性度がん細胞の検出／濃縮／除去	伊藤 弓弦
3	特願2015-202260	2015/10/13	セシウム選択的吸着剤の製造方法	榎田 洋二
4	特願2015-203912	2015/10/15	熱電変換モジュールの作製方法	村田 正行
5	特願2015-204931	2015/10/16	生物試料の観察方法、これに用いられる観察ホルダ及び観察ステージ	小椋 俊彦
6	特願2015-205863	2015/10/19	磁性材料の製造方法	藤田 麻哉
7	特願2015-206229	2015/10/20	複合酸化物、黄色顔料、及び複合酸化物の製造方法	楠本 慶二
8	特願2015-206351	2015/10/20	酸化物半導体	菊地 直人
9	特願2015-206686	2015/10/20	電磁波吸収遮蔽体及びその製造方法	石原 正統
10	特願2015-206749	2015/10/20	不揮発性記憶素子	宮田 典幸
11	特願2015-207899	2015/10/22	蓄熱媒体、蓄熱方法、蓄熱装置及び気体分子を包接させた水和数26のテトラブチルアンモニウムブロマイド水和物の製造方法	神 裕介
12	特願2015-208004	2015/10/22	被印刷基材の表面構造及びその製造方法	穂苅 遼平
13	特願2015-213220	2015/10/29	インプリント装置	鈴木 健太
14	特願2015-214934	2015/10/30	熱電変換素子、熱電変換モジュール	太田 道広